This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP (21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987

(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

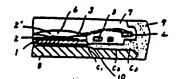
בי.

(51) Int. Cl'. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the

planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C_1 . Since the gap C_1 is excellently filled with the second resin, voids do not remain. and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



①日本国特許厅(JP)

① 特許出限公開

@公開特許公報(A)

昭63-233555

@Int.Cl.4

规划記号 .

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H 01 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 街脂封止型半導体装置

②特 即 昭62-65715

母出 悶 昭62(1987) 3月23日

母発明者 小島

伸次郎

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

①出 顋 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

F 20 T

1. 見明の名称

朝露对止数半幂体整置

2. 特許請求の英四

群記板状の放射フィンと器域性金属板裏面面の質 類を最小とし、鉄収放射フィンと第1の智質対止 部間の質問、耐収金属複載を提携する前記リード 様子に対応する第1の質質対止部と前記板状の放 熱フィン院の質問を原次増大することを何能とす 心被照对止型平原体装置。

3. 長朝の辞載な故明

(発明の目的)

(産業上の利用分類)

本見明は複音対止型半導体装置の放良に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュールや、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高出力半導体装置に選作する二まにモールドを跨した半導体装置に関するものである。

(従来の世報)

最近の年間体質性には単一の半層体質子で有效 するものの外に、複数の半層体質子ならびに対 部域部晶を一体としたモジュールタイプも多用さ れており、その放無性を取着するのにはリードフ レームにマウントした半導体質子と共に放無でいる としたコントがは形する方はがは としたアンスファ成形する方はがは というなモジュール製品では複数の半層体質 チェマウントするませ

テモマウントする寸板の大きいリードフレームを 用いるため複数対止成形工程中に用数して、放照

フィンとリードフレームのベッド民間英電が具常 に狭くなったりにけられることがある。

このために、複数対止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実施する方式が位用されて おり、リードフレームのベッドと意思フィン配の 死間を所望の値に維持できるので、放無性の改善 に投立つところが大きい。

第10回によりこの二貫モールド方式を収明する。 第10回は二重モールドを知した製品の新匠図。こ の構造を得るには第1の世段対比を終えた政形品 Aも、リードフレームのペッド名20萬面と放起フ イン21を保かな逆蔵を係って金属内に配置鉄第一 の複類対止は22と同様なエポキシ装置によって対 止成形を行って第二の複類対止部23を設ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド第20にダ イボンディングした羊茸体養子24ならびにリード フレームのリード電子25を装除する金圧器線26等 が複数すると共に、放無フィン21の一面はこの封 止製版と連載して表徴を形成する。

(免明が保久しようとする問題点)

にマウントした半年体景子と写気的技績を図るべ く医者した金属羅戴にはリード菓子を連絡しこれ に対応する第1の複数対止部と複数数数フィン間 の复数とを順次増大する手法を採用する。

(作用)

このように本見明では座めて狭い保城に充壌す る複胞複数延減を取改線小するように配慮してい るので、入りあく使ってエアポイドの発生を防止 して、複数対止監禁事件装置に必要な概要性なら びに発放散性を確保したものである。

第1回万里第9回に本見切の実施何を存近する が。従来の技術器と営業する犯数が都会上一家に あるが、新書号を付して政明する。

この実践例は年間は表子6夕で複数する値路 (第5回) ももつ製造対止数半層体質製であり、 この各年年は貫子をマウントするリードフレーム も豊恕複雑な精造が必要となるが、その上面包を 第2頃に示す。

半端体質子 2 …はベッド部取り通知性金属値[1

このような二盆モールド方式を週用した便能分 止髪半端体質質は飮述のように放発フィンと、半 男体象子をダイポンディングした リードフレーム のベッド部間を住かな距離とし、更にこの登録に 対止複葉層を完成するので無数数性に僅れた特徴 を持っている。これに反して、前記空前に対止値 耳が入りにくいためエアポイドが発生しやすい。 また。この国財止部の収昇に提収的装置を与える と、真要やエアギャンプが入り易い産点があり、 これが基で数無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を除去する新級な複質対止型。 年毎年質量を提供することを言的とする。

(見明の保政)

(問題点を解決するための手段)

- 二宣モールド方式を運用した製器対止型年降体 装置における低状の飲無フインと、 リードフレー ムのベッド新即ち端電性金属板配を完成する第2 の複数対止的のエアギャップ等を解析するために、 この種ので狭い保証につながる拡状の放発フィン と第1の被匹別止部間の距離と許記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは崔健 でありかつ健康が高いことが良く可る。一方この リードフレームは第1回等に示すように興電性金 は低」…と内部リード増子部3ならびに接近する。 ように金属機能をポンディングする外部リード機 子部4の3部分の高さを置に具らせるように折金 げてこの毎年仕金属版 1 …を赴他の位置にする。

年華体表子で… に致けるパッドで「と外部リー ド島子4間には過常のポンディング性によって金 瓜屋林らも景味して電気的登載を思り。 これをエ ンキャップ刷6によって被指数企業のエポキン側 群によるトランスファモールド工程を舞して無し の病血対止終りを設ける。この結集半期体展子2. 内部外部リード電子3.4は、金属層膜5とエン キャンプ削らは推設されるものの、悪気性金属値 1 …の裏面はこの第1の被寫対止部7表面に質比 T&.

更に質出した課題性金屋低上に対して値かの疑 群を作って延伏の放然フィンさも信息モールド用 金包内に致けて第2の収取対止終りを形成する。

受にこの存取製品の使れに配成した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複理 対止部9が第1の複類対止部7を終め付けて板状の無熱フィン9と導電性金属板1回のエアーギャップを防止している。

この節4回は第2の複数対止節9形成を終え

この皮部は、第2の被称列止配分との使用を止 くするために半端は菓子の外のさい換えると選項 性金属板1…の中間位置に形成し、この成形に当っては股部に相当する上型キャピティの成形型を 使用し、かつこの郷域性金属板1の裏面が終1の 被類対止部7の鉄面を下型キャピティの鉄面に簡 物配置してトランスファモールド工権を実施して 場合れる。

Cvt 工器を終えた機器制止型半導体装置の上面器

であり第1及び第2の終節対止能で、8が連続し

て最低を形成しているが、この第1の製作対比部

7の外便に7a~7cの投影を形成している。第3個

イは、第1の装設対止部7を形成してから不要部

分を除去した成形品の平面因であり、これをA-

A 群に沿って切断した歯が餌3回口である。

第6 図~第8 図は第4 図に示した8~8、 C~C。 D~Dの多級に拾って切断した製品の新匠図であり。第1 の便辞財止部7 の段部7a~7dにエポキシ複類で表成する第2 の複類対止部9a~9d が支援され、第7 図に示す及部チーバ7aは第2 の使能

対止部9に対して Under Cutの逆デーパであって 好ましくは5°より好ましくは10°以上に投版する。

この股部は半線体展子2の外債をほぼ四んで設けられているので、訂記 C。の変態を持つ線電性金額板1と板状の放無フイン8配に完成する第2の複類対止第9の使産性が改善されて、第1の複数対止部を終め付ける効果を発展する。

商第4回に示すように第1の複類対止部7が異 出する面積は第1の複類対止部7の投影面積の約 50%が行ましく、複想力を強めるために少なくす ると C。爰無を所望の寸性に収めることができず、 ポイドがはけずに絶象不良となる。これは第2の 朝鮮対止部9成形時に C。爰属をもった核間が改 から充填されてここでの観程圧が小さくなってか つポイドを提込み易いためである。

(兒明の効果)

* W. A. -

この二葉モールド方式を採用した被応対止を生産体験製では低状放用フィンと第1の機能対止的 配に第2の便能対止用物質が支援され扱くで、エ アーボイドが発生し難い。 従って半週体装置の射 絶縁性が安定して当計圧 素子が得られる効果があ り、しかもリード増子の自由度も従来より増す。

又厚さ 2 mの低状放射フィンを使用して外形寸性が77(間)×27(高)×7(厚)mである第4 間の制路対止型半導体装置を試料としてC。を 0.34mとすると、ピーク値としてAc 7kYを1分でクリアでき、0.3mではAc4.9kY×1分をクリアした。

4. 衆国の簡単な技術

第1種は本発明の係る半部体験室の資料を示す 新国際、第2人はリードフレームの早間間の資料を示す イは第1の複数対止後の状態を示す上面間、第3 間口は第3 個イをA-A前に沿って切断した際。 第5 個はエの半線体験室の図外回、第6人第5 間はエの半線体験室の図外回、第6人前の切断 は第4 種の8-8、C-C、D-D線に沿っての 新した新聞館、第9 団は本元明に係る半線をの 即と示す新聞で、第10回は従来装置の新聞を示

代理人 身理士 井 上 一 务

